

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 03-060181  
(43)Date of publication of application : 15.03.1991

---

(51)Int.Cl. H05K 1/03  
B32B 15/08

---

(21)Application number : 01-194295 (71)Applicant : ASAHI CHEM IND CO LTD  
(22)Date of filing : 28.07.1989 (72)Inventor : AZUMA TOKUTARO

---

**(54) FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARD**

**(57)Abstract:**

PURPOSE: To eliminate bending or coming off of a metallic film of a specific thickness even in a high-temperature or high-humidity atmosphere by providing the metallic film on an insulating substrate formed of a PPTA film having specific physical properties by vapor deposition or plating.

CONSTITUTION: The insulating substrate of this flexible printed board is formed of a film of para-oriented aromatic polyamide having a logarithmic viscosity number of  $\geq 3.5$ , Young's modulus of  $\geq 900 \text{ kg/mm}^2$ , coefficient of thermal expansion of  $(0-15) \times 10^{-6} \text{ mm/mm}^{\circ}\text{C}$  at  $25-250^{\circ}\text{C}$ , coefficient of thermal shrinkage of  $\leq 0.1\%$  at  $250^{\circ}\text{C}$ , coefficient of hygroscopic swelling of  $\leq 30 \times 10^{-6} \text{ mm/mm}^{\circ}\text{RH}$  at  $25^{\circ}\text{C}$ , coefficient of moisture absorption of  $\leq 2.5 \text{ wt.\%}$  at  $25^{\circ}\text{C}$  and 50% RH, and volume resistivity of  $\geq 1 \times 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$  and a conductive metallic film having a thickness of  $15 \mu\text{m}$  is directly adhered substantially to at least one side of the substrate without using any bonding agent. The FPC of this board is free not only from deformation, bend, exfoliation, etc., but also from a decline in electric insulating property even when it is used under such a severe condition as high-temperature, high-temperature and high-moisture, and very cold environments. Therefore, this circuit board is largely improved in reliability and can be used for high-density wiring.

---

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

平3-60181

⑩ Int. Cl.<sup>5</sup>

H 05 K 1/03  
B 32 B 15/08

識別記号

府内整理番号

D 6835-5E  
J 7148-4F

⑬ 公開 平成3年(1991)3月15日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

⑭ 発明の名称 フレキシブルプリント配線基板

⑮ 特願 平1-194295

⑯ 出願 平1(1989)7月28日

⑰ 発明者 東 徳太郎 宮崎県延岡市旭町6丁目4100番地 旭化成工業株式会社内

⑱ 出願人 旭化成工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

⑲ 代理人 弁理士 清水 猛 外1名

明細書

1. 発明の名称

フレキシブルプリント配線基板

2. 特許請求の範囲

対数粘度が3.5以上、ヤング率が900kg/mm<sup>2</sup>以上であり、25°C～250°Cの熱膨張係数が(0～15)×10<sup>-6</sup>mm/mm°C、250°Cにおける熱収縮率が0.1%以下、25°Cにおける吸湿膨張係数が30×10<sup>-6</sup>mm/mm/%RH以下、25°C 50%RHにおける吸湿率が2.5重量%以下、且つ体積抵抗率が1×10<sup>13</sup>Ω·cm以上であるフィルムを絶縁基板とし、そのフィルムの少なくとも片面に15μmを超える厚みの導電性金属膜が接着剤を介すことなく実質的に直接に付着されてなるフレキシブルプリント配線基板。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は新規なフレキシブルプリント配線基板

(以下、FPCと略す)に関するものであり、更に詳しくは絶縁基板に、高強度・高弾性率で且つ温度及び湿度に対する寸法安定性に極めて優れ、且つ吸湿率が低く、裂けにくく、且つハンド耐熱性を有する、バラ配向性芳香族ポリアミドからなるフィルムを用いた電気的性能の優れたFPCに関するものである。

(従来の技術)

近年、電子機器の小型、軽量化というニーズに支えられ、リジッドタイプに較べ軽量で自由な立体配線が可能なFPCに対する需要がとみに高まってきた。

FPCは一般に導体としての金属箔上に絶縁層としてのプラスチックフィルムを適当な接着剤を介して積層した構成からなり、この基板の金属箔上を公知の方法でエッチングし、必要に応じてメッキ、カバーコートなどの処理を施して導体回路を有する配線板を得ている。

この接着剤としては、一般に熱硬化性接着剤が

## 特開平3-60181(2)

用いられるが、接着層厚みが20~40μと厚いこと、及び接着剤の絶縁性能が悪く、耐熱性という点でも不満が残っていた。

これらの問題点を解決する方法として、該接着剤を用いずに、スパッタリングやイオンプレーティング等の方法で直接に該プラスチックフィルムに、銅に代表される導電性金属を、銅箔相当もしくは、それ以下の厚みに積層させることで、電気特性および耐熱性を向上させた新規のFPC製造技術が提案されている。

しかしながら、現状では以下に示すようなプラスチックフィルムにおける様々な問題があり、上記のような金属薄膜を該フィルムに形成させる技術は、必ずしも満足のいくものとなっていない。

絶縁層としてのプラスチックフィルムは、ポリエステルやポリイミド或いは芳香族ポリアミドからなるフィルムが使用又は提案されている。

ポリエステルはハング耐熱性がないため、極めて限られた用途にしか使用されていない。

また、ポリイミドは、その優れた耐熱性を生か

してFPCに大量に用いられているが、熱収縮率等の寸法安定性や吸湿率等の点で不満が残っている。また、このポリイミドのフィルム厚みは、25μmが主流であり、これ以下の薄膜は高コストによる経済性の問題、及び弾性率が低いことによる膜の弱さが製品FPCとして問題となっている。

また、芳香族ポリアミドとして代表的なバラ配向性芳香族ポリアミドは、特に優れた結晶性や高い融点を有し、また剛直な分子構造の故に、耐熱性で高い機械的強度を有していて、近年、特に注目されている高分子素材である。

このバラ配向性芳香族ポリアミドからなるフィルムを製造する方法は、例えば特公昭57-17886号公報に開示されており、光学異方性ドープを光学等方性ドープに相変換させて凝固させるものであるが、この方法で製造されたフィルムは、そのままで寸法安定性の点でいまだ不充分なことが判った。例えば、吸湿による膨張はかなり大きくまた熱収縮率も大きいため、フィルム面に金属薄膜を蒸着やスパッタリング、又はメッキ等の方法

で設けたフィルムでは、環境の変化によって金属薄膜の剥離、フィルムの反り、波打ちなどの変形が起こってしまうことが判明した。

また、回路配線を設計する上で導体となる金属層が薄いと導電抵抗が大きくなるため、使用範囲が限られたものとなっていた。

一方、バラ配向性芳香族ポリアミドフィルムの吸湿特性を改良する試みとして例えば特公昭56-46421号公報等に、芳香族基を塩素置換した芳香族ポリアミドフィルムが記載されており、導入された塩素原子の効果により吸湿寸法安定性が増加するようであるが、熱寸法安定性は却って低下してしまっている。また、高温では導入した塩素原子の腐食性により、金属薄膜が腐食されるという問題を生じる。

### (発明が解決しようとする課題)

本発明の目的は、従来のFPCとは違って、接着剤を利用しないことにより、絶縁特性、耐熱性が優れた、且つ高密度配線が可能なFPCを提供

することにある。

本発明においては、その絶縁基板として、その簡便な化学構造故に、ポリイミドよりも安価に提供することが可能であり、且つ強度、弾性率等の機械的物性が優れているバラ配向性芳香族ポリアミドを用い、且つ従来公知のバラ配向性芳香族ポリアミドフィルムよりも更に寸法安定性及び吸湿率が改良され、絶縁特性の優れたフィルムを用い、それ故に高温や高湿度雰囲気においても、反りや金属膜の剥離などの問題がなく、高密度配線が可能なFPCを提供せんとすることにある。

### (課題を解決するための手段)

本発明者らは上記問題点の解決のために観察検討した結果、特開昭61-248305号公報に記載されたようなPPTAフィルムの製膜過程において、収縮せずに乾燥および(又は)熱処理することが必要であって、場合によっては、さらに緊張を緩和して熱処理することによって、吸湿率が小さく、熱及び吸湿に対する寸法安定性に極めて優れ、

絶縁特性の優れたフィルムが得られることを見出しそのフィルムを絶縁基板として、一種又は二種以上の金属を一層又は二層以上に、イオンプレーティング、スパッタリング、蒸着又はメッキすることにより金属薄膜を設けることで、上記目的に添った高性能のFPCが得られることを発見すると共に、さらに研究を重ねて、本発明に到達したものである。

即ち、本発明は：

対数粘度が3.5以上、ヤング率が900kg/mm<sup>2</sup>以上であり、25°C～250°Cの熱膨張係数が(0～15)×10<sup>-6</sup>mm/mm/°C、250°Cにおける熱収縮率が0.1%以下、25°Cにおける吸湿膨張係数が30×10<sup>-6</sup>mm/mm/%RH以下、25°C 50%RHにおける吸湿率が2.5重量%以下、且つ体積抵抗率が1×10<sup>13</sup>Ω·cm以上であるフィルムを絶縁基板とし、そのフィルムの少なくとも片面に15μmを超える厚みの導電性金属膜が接着剤を介すことなく実質的に直接に付着されてなるフレキシブルプリント配線基板である。

3.5以上、好ましくは4.5以上の対数粘度(240h)（硫酸100%にポリマー0.5gを溶解して30°Cで測定した値）を与える重合度のものが選ばれる。

本発明に用いられるフィルムは以下に述べる要件を満たすべきである。

まず、第1に、本発明に用いられるフィルムの少なくとも一方のヤング率が900kg/mm<sup>2</sup>以上である。より好ましくは、全ての方向のヤング率が1,000kg/mm<sup>2</sup>以上である。この特徴は、機械的な外力に対する寸法安定性と関連を有している。

第2に、本発明に用いられるフィルムは、熱膨張係数が25°C～250°Cの範囲で測定して(0～15)×10<sup>-6</sup>mm/mm/°Cの範囲内に、好ましくは5～15×10<sup>-6</sup>mm/mm/°Cの範囲にあることである。この範囲の熱膨張係数をもつということは、250°Cまでの温度に加熱しても、殆ど長さが変わらないことを意味している。そしてこの数字は、セラミックスのそれに近く、金属のそれよりも少し小さい。

このような熱に対する寸法安定性の非常に優れ

本発明に用いられるバラ配向性芳香族ポリアミドとは、芳香環のバラ位又はこれに準ずる位置をアミド基で連結した繰り返し構造の重合体を指す。一般にPPTAが最もよく用いられるが、例えば、4,4'-ジフェニレン、1,4'-ナフタレン、1,5-ナフタレン、2,6-ナフタレン、4,4'-ジフェニレンエーテル、3,4'-ジフェニレンエーテルやこれらのアルキル、ニトロ等の置換体で、p-フェニレン基を置き換えること、p-フェニレン基に記述置換基を導入すること等が行われてもよい。また、ポリ(p-ベンズアミド)も用いることができる。

本発明に最も好ましく用いられるPPTAは、実質的に



で表されるポリマーであり、従来公知のバラフェニレンジアミンとテレフタロイルクロライドから、低温溶液重合法により製造するのが好都合である。

本発明のポリマーの重合度は、あまり低いと機械的性質の良好なフィルムが得られなくなるため、

たフィルムは、乾燥時の収縮を防止して分子鎖の面配向性を高いレベルに保つこと、300°C以上での乾燥又は熱処理によって結晶性を高めることによってはじめて達成される。

このように小さい熱膨張係数を有する故に、高温での使用、特にセラミックスや金属との積層体として、高温や温度差の大きい用途で使用するとき、例えばカールなど全く起こさず、本発明のフィルムの特長が十二分に發揮されることになる。

第3に、本発明に用いられるフィルムは、250°Cにおける熱収縮率が0.1%以下であるべきである。このように本発明に用いられるフィルムの熱収縮率が極めて小さく、現在耐熱性フィルムとして大きい地位を占めているポリイミドフィルムよりも優れている。熱収縮率は好ましくは0.05%以下である。

熱収縮率の極めて小さい本発明に用いられるフィルムは、収縮させずに乾燥（および）又は熱処理することによって得られるが、場合によっては前記処理によって高められた配向性及び結晶性

を実質的に減少させることなく、乾燥又は熱処理温度よりも少し低いが250℃以上のある温度で、無緊張下又は低張力下にフィルムを熱処理(固定)することによってはじめて得られる。

このように本発明において熱収縮率が小さいフィルムを使用しているために、例えば、FPCの実験工程でハンダ溶に浸漬しても、反りや剥離、導通・絶縁の変化等が起きないのである。

第4に本発明に用いられるフィルムは、25℃における吸湿膨張係数が $30 \times 10^{-6} \text{mm/mm}/\% \text{RH}$ 以下である。吸湿膨張係数は好ましくは $20 \times 10^{-6} \text{mm/mm}/\% \text{RH}$ 以下である。このように吸湿による寸法変化が小さいという特徴は、高温多湿の夏と低温乾燥の冬との季節間差に関係なく、FPCが一定の性能や機能を発揮する上で重要であり、高温での乾燥又は熱処理による高い結晶性と配向性の確保によって達成される。

第5に、本発明に用いられるフィルムは、高温乾燥又は熱処理による独特の高結晶性のために、25℃ 50%RHにおける吸湿率が2.5重量%以下であ

また、本発明に用いられるフィルムは、好ましくは、実質的にボイドを含まない。

次に、このようなフィルムを得る方法について述べる。

フィルムの成型に用いるドープを調製するのに適した溶媒は、95重量%以上の濃度の硫酸である。95%未満の硫酸では溶解が困難であったり、溶解後のドープが異常に高粘度になる。本発明のドープには、クロル硫酸、フルオロ硫酸、五酸化リン、トリハロゲン化酢酸などが少し混入されていてよい。硫酸は100重量%以上のものも可能であるが、ポリマーの安定性や溶解性などの点から98~100重量%濃度が好ましく用いられる。

ドープ中のポリマー濃度は、常温(約20℃~30℃)またはそれ以上の温度で光学異方性を示す濃度以上のものであり、具体的には約10重量%以上で用いられる。これ以下のポリマー濃度、すなわち常温またはそれ以上の温度で光学異方性を示さないポリマー濃度では、成形されたフィルムが好ましい機械的性質を持たなくなることが多い。

る。吸湿率が2.5重量%より大きいフィルムを使用すると、FPCの電気特性(例えば絶縁抵抗や誘電率、誘電正接など)が大幅に変動したり、鋼とフィルムとの接着が経時的に低下してしまうという問題が生じる。

更に、本発明に用いられるフィルムは、体積抵抗率(23℃、60%RH)が $1 \times 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上である。体積抵抗率は好ましくは $5 \times 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上である。体積抵抗率の高いフィルムを使用すると、FPCの使用雰囲気の変化が大きくても線間絶縁抵抗が長期において安定に保たれ、信頼性が確保できるのである。

本発明に用いられるフィルムとしては、以上の如き必須要件以外にも、以下の特徴を備えているものが好ましい。

本発明に用いられるフィルムは、好ましくは、含むべき高い透明性を有している。高い透明性は、例えば、600nmの波長の可視光線の透過率が、好ましくは55%以上、より好ましくは70%以上を有する。

ドープのポリマー濃度の上限は特に限定されるものではないが、通常は20重量%以下、特に高い場合のポリマーに対しては18重量%以下が好ましく用いられ、更に好ましくは16重量%以下である。

ドープには普通の添加剤、例えば、増量剤、除光沢剤、紫外線安定化剤、熱安定化剤、抗酸化剤、顕料、溶解助剤などを混入してもよい。

ドープが光学異方性か光学等方性であるかは、公知の方法、例えば特公昭50-8474号公報記載の方法で調べることができるが、その臨界点は、溶媒の種類、温度、ポリマー濃度、ポリマーの重合度、非溶媒の含有量等に依存するので、これらの関係を予め調べることによって、光学異方性ドープを作り、光学等方性ドープとなる条件に変えることで、光学異方性から光学等方性に変えることができる。

ドープは、成形・凝固に先立って可能な限り不溶性のゴミ、異物等を濾過等によって取り除いておくこと、溶解中に発生又は巻きこまれる空気等

の気体を取除いておくことが好ましい。脱気は、一旦ドープを調製したあとに行なうこともできるし、調製のための原料の仕込み段階から一貫して真空（減圧）下に行なうことによっても達成しうる。

ドープの調製は連続又は回分で行なうことができる。

このようにして調製されたドープは、光学異方性を保ったまま、ダイ例えはスリットダイから、移動している支持面上に流延される。

本発明において、流延及びそれに続く光学等方性への転化、凝固、洗浄、延伸、乾燥および（又は）熱処理等の工程は、好ましくは連続的に行われるが、もし必要ならば、これらの全部又は一部を断続的に、つまり回分式に行ってよい。

本発明に用いられる透明フィルムを得る方法は、ドープを支持面上に流延した後、凝固に先立ってドープを光学異方性から光学等方性に転化するものである。

光学異方性から光学等方性にするには、具体的には支持面上に流延した光学異方性ドープを凝固に先立ち、吸湿させてドープを形成する溶剤の濃

度を下げ、溶剤の溶解能力およびポリマー濃度の変化により光学等方性域に転移させるか、または加熱することによりドープを昇温し、ドープの相を光学等方性に転移させるあるいは、吸湿と加熱とを同時又は逐次的に併用することにより達成できること。

特に、吸湿を利用する方法は、加熱を併用する方法も含めて、光学異方性の光学等方化が効率よくかつPPTAの分解を引き起こすことなく出来るので、有用である。

ドープを吸湿させるには、通常の温度・湿度の空気でもよいが、好ましくは、加湿又は加温加湿された空気を用いる。加湿空気は飽和蒸気圧を越えて露状の水分を含んでいてもよく、いわゆる水蒸気であってもよい。ただし、約45℃以下の過飽和水蒸気は、大きい粒状の凝縮水を含むことが多いので好ましくない。吸湿は通常、室温～約180℃、好ましくは50℃～150℃の加湿空気によつて行われる。

加熱による方法の場合、加熱の手段は特に限定

されず、蒸気の如き加湿された空気を流延ドープに当てる方法、赤外線ランプを照射する方法、誘電加熱による方法などである。

支持面上で光学等方化された流延ドープは、次に凝固をうける。ドープの凝固液として使用できるのは、例えば水、約70重量%以下の希硫酸、約20重量%以下の水酸化ナトリウム水溶液およびアンモニア水、約10重量%以下の硫酸ナトリウム水溶液などである。

凝固液の温度は、好ましくは15℃以下であり、さらに好ましくは5℃以下である。何故なら、一般に、凝固液温度を低くした方が、フィルムに包含されるポイドが少なくなるという傾向が見出されたからである。

凝固されたフィルムはそのままでは酸が含まれているために、加熱による機械的物性の低下の少ないフィルムや電気絶縁性、特に体積抵抗率に優れたフィルムを製造するには、酸分の洗浄、除去を行なう必要がある。

酸分の除去は、具体的には約500ppm以下

まで行なうことが望ましい。洗浄液としては水が通常用いられるが、必要に応じて温水で行なったり、アルカリ水溶液で中和洗浄した後、水などで洗浄してもよい。ここで、注意すべきは水や水溶液中の塩素分であり、塩素分は出来るだけ少ないことが好ましい。洗浄は、例えば洗浄液中でフィルムを走行させたり、洗浄液を噴霧する等の方法により行われ、残存する溶媒や塩を出来るだけ、少なくするのが好ましい。

洗浄されたフィルムは、次に乾燥をうける。乾燥つまり水分の減少に伴つて、フィルムを無張力下に置くと、一般にフィルムが収縮を起すが、本発明に用いられるフィルムの取得に当たっては、乾燥工程でフィルムを収縮させないことが肝要である。ここで、収縮をさせないという表現は、定長のまま乾燥させることと延伸しつつ乾燥させることの二つが含まれていると解すべきである。そして、例えば、フィルムの一方向にのみ延伸し、他方向は定長のままという態様も許される。乾燥温度の選定も重量で、300℃以上の雰囲気温度で

$T_1$ (°C)で実施するか、又は一旦任意の温度で乾燥を行ったのち、300°C以上の温度 $T_2$ (°C)で収縮をさせずに熱処理することで実施される。ここで、乾燥とはフィルムからの水分の除去を意味し、それ以降のフィルムの物理的構造(例えば、結晶状態)の変化をさせるのを熱処理と称する。

いずれにせよ、300°C以上の温度 $T_1$ で緊張下に構造の固定を行う必要があり、これによって、吸湿膨張係数を小さくし、吸湿を抑えることができる。

上記のように、本願発明に使用するフィルムを得るには、収縮をさせずに乾燥および(又は)熱処理することが必要であるが、場合によっては、このように300°C以上の温度 $T_1$ (°C)で乾燥又は熱処理をした後、次いで $260 < T_2 < T_1 - 20$ を満たす $T_2$ (°C)で $0 \sim 0.8 \text{ kg/mm}^2$ の無緊張下又は低張力下に熱処理を行うことも肝要である。これは実質的無緊張下に、謂ゆる熱固定を行うことを意味し、この熱固定によって熱収縮率を小さくでき、また副次的に耐引裂性を向上できる。

上記した収縮をさせずに乾燥や熱処理を行うに

は、例えばテンターや金属枠に挟んでオープン中に入れるなどの方法で；また無緊張(含む弛緩)下又は低張力下の乾燥は、自由端の状態でオープン中に入れる方法や、テンターを定長にして温度を約50°Cより大きく下げる(つまり $T_1 - T_2 \geq 50$ (°C))方法、テンターの把持間隔を少しせばめるなどの方法で実施できる。乾燥や熱処理に係る他の条件は特に制限されるものではなく、加熱気体(空気、窒素、アルゴンなど)や常温気体による方法、電気ヒーターや赤外線ランプなどの輻射熱の利用法、誘電加熱法などの手段から自由に選ぶことができる。

本発明の方法において、全工程を通して連続してフィルムを走行させつつ製造することが好ましい実施態様の1つであるが、望むならば部分的に回分式に行ってもよい。また任意の工程で油剤、識別用の染料などをフィルムに付与してもさしつかえない。

なお、透明性のすぐれた、即ち光線透過率の極めて大きいフィルムを得るために、ドープは無論

のこと、吸湿用気体、加熱用気体、支持面体、凝固液、洗浄液、乾燥気体等のゴミやチリの含有量が可及的に少なくなるようにすることが好ましく、この点、謂ゆるクリーンルームやクリーン水でフィルムを製造するのも好ましい実施態様の1つである。

本発明で用いられるフィルムは、次に述べる金属膜層の形成に先立ち、接着力向上、易接着化、帯電防止等の目的で各種の表面処理や前処理が施されてもよい。

以上の方針により得られる特別な特性を持ったP.T.A.フィルムを絶縁基板とすることにより、初めて、本発明の目的とする苛酷な環境においても、変性や変質、反りなどの発生しない高信頼性でかつ高密度配線の可能なF.P.C.が得られるのである。しかし、この基板フィルムの性能をより十分に發揮させるためには、銅に代表される導電性金属の積層に際して十分な注意を払う必要がある。

本発明の金属膜における金属の種類は導電性を有しておれば特に限定されたものでなく、導体回

路の設計やその加工法に応じて適宜用いられる。例えば、銅、アルミニウム、金、タンタル、チタン、クロム、モリブデン、ニッケル、亜鉛、鉄、パラジウム等の単体或いはそれらの合金の他、透明導電性物質として、酸化インジウム、酸化錫、酸化カドミウム、酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸化タンクスチン、酸化モリブデン、あるいはこれらの混合物、などが用いられる。

本発明に用いられる金属膜の厚みは任意であるが、回路設計上、及びそれを実用化する際の導体抵抗の問題から、1.5 μmを超える厚みが有用である。好ましくは1.8 μm以上である。

そして、これらの金属膜をフィルム上に付着させる方法としては、例えば真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、化学的気相蒸着法、レーザー化学蒸着法、プラズマ蒸着法、メッキによる析出法、無電解メッキ法などから選ぶことができる。これらの付着方法の中で、真空蒸着、イオンプレーティング法等の気相からの析出による方法は、一般的に析出速度が遅いため、

本発明の  $1.5 \mu\text{m}$  を超える厚さの金属層を形成するにために比較的長時間を有する。一方、金属層とフィルムの接着力は、イオンプレーティング法やスパッタリング法が優れている。

従って、金属層を形成する方法として、まずフィルムにイオンプレーティング法で  $1 \mu\text{m}$  以内の金属薄膜を付着させ、次に膜厚みを厚くするために、前記した金属薄膜上に、更に、上記各種メッキ法により同種又は異種の金属膜を形成することが好ましい。

金属薄膜の密着力は好ましくは  $0.5 \text{ kg f/cm}$  以上が有用である。より好ましくは  $1.0 \text{ kg f/cm}$  以上が有用である。この密着力の測定法は、従来公知の接着法（引張法、引はがし法、引倒し法、ねじり法等）、又は直接法（引っかき法、遠心力法、超音波法、レーザー破壊法等）のいずれかが適用される。

なお、金属の酸化劣化を防止する観点から劣化をうけにくい金属や樹脂で金属の表面を蒸着や CVD 等の方法でコーティングするのも望ましい施

設である。

#### （実施例）

以下に実施例を示すが、実施例は本発明を説明するものであって、本発明を限定するものではない。

なお、実施例中特に規定しない場合は重量部または重量 % を示す。

実施例中の各特性の評価は下記の方法によった。

①対数粘度  $\eta_{inh}$  は、98% 硫酸100 品にポリマー  $0.5 \text{ g}$  を溶解し、 $30^\circ\text{C}$  で常法で測定した。

②強伸度およびヤング率は、定速伸長型強伸度測定機により、フィルム試料を  $100\text{mm} \times 10\text{mm}$  の長方形に切り取り、最初のつかみ長さ  $30\text{mm}$  、引張速度  $30\text{mm}/\text{分}$  で荷重-伸長曲線を5回描き、これより算出した。

③膨張係数の測定は、熱機械分析装置を用い、幅  $5\text{ mm}$  、把握部間長さ  $15\text{ mm}$  の試料に  $0.05\text{ kg/mm}^2$  の荷重をかけて行った。

(1) 热膨張係数の場合、 $25\sim250^\circ\text{C}$  の間で試料

の寸法変化を測定し、 $25\sim250^\circ\text{C}$  間の変化率を  $22.5$  で除して算出した。

(2) 一方、吸湿膨張係数の場合には、 $25^\circ\text{C}$  においてまず20% の相対湿度に保持した後、加湿機から80% 相対湿度に上昇するまで加湿し、この間の寸法変化率を  $60$  で除して算出した。

(3) 吸湿率は、 $25^\circ\text{C}$ 、50% 相対湿度に48時間フィルムを静置して測定した重量と、それを次いで  $120^\circ\text{C}$  真空乾燥機で恒量に達するまで乾燥して得たフィルムの重量とから算出した。

(4)  $250^\circ\text{C}$  における熱収縮率は、 $0.05/\text{mm}^2$  の張力を付与して  $250^\circ\text{C}$  のオープン中に30分間放置し、このオープン処理前後の室温 ( $25^\circ\text{C}$ ) における寸法変化から計算したものである。

(5) フィルムの体積抵抗率は、JIS C 2318 にもとづいて測定した。

#### 実施例 1

$\eta_{inh}$  が  $5.5$  の PPTA ポリマーを 98.5% の硫酸にポリマー濃度  $11.8\%$  で溶解し、 $60^\circ\text{C}$  で光学異方性

のあるドープを得た。このドープの粘度を常温で測定したところ、11000 ポイズであった。製膜し易くするために、このドープを約  $70^\circ\text{C}$  に保ったまま、真空下に脱気した。この場合も上記と同じく光学異方性を有し、粘度は  $5,100$  ポイズであった。タンクからフィルターを通して、ギアポンプをへてダイに到る  $1.5 \text{ m}$  の曲管を約  $70^\circ\text{C}$  に保ち、 $0.1 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$  のスリットを有するダイから、鏡面に磨いたタンタル製のベルトにキャストし、相対湿度約  $12\%$  の約  $105^\circ\text{C}$  の空気を吹きつけて、流延ドープを光学等方化し、ベルトとともに、 $5^\circ\text{C}$  の水の中に導いて凝固させた。ついで凝固フィルムをベルトから引き剥がし、約  $40^\circ\text{C}$  の温水中を走行させて洗浄した。洗浄の終了したフィルムを乾燥せずにテンターで長さ方向及び幅方向に各々  $1.5\%$  プラス延伸し、ついで別のテンターを用いて定長下に  $370^\circ\text{C}$  で熱風乾燥した。

更に、フィルムを第3のテンターに導き、幅方向及び長さ方向の把持長が  $5\%$  プラス小さくなるようにクリップ状の把持部を調整して、 $340^\circ\text{C}$  で熱

固定した。このとき第3テンターでの張力は殆ど0であった。

得られたフィルムは、厚み $20\text{ }\mu\text{m}$ 、 $\eta_{inh} = 5.0$ 、強度 $= 30\text{ kg/mm}^2$ 、伸度21%、ヤング率 $950\text{ kg/mm}^2$ 、熱膨張係数 $10 \times 10^{-6}\text{ mm/mm/}^\circ\text{C}$ 、熱収縮率0.01%未満、吸湿膨張係数 $18 \times 10^{-6}\text{ mm/mm/%RH}$ 、吸湿率1.5%、光線透過率77%、密度 $1.405\text{ g/cm}^3$ 、体積抵抗率 $6 \times 10^{13}\Omega\cdot\text{cm}$ であった。

上記フィルムに、イオンプレーティング法により銅を $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 積層させ、更に無電解メッキ法により銅厚み $25\text{ }\mu\text{m}$ とした。

このようにして得られたFPCの特性を第1表に示す。

#### 実施例2

$\eta_{inh}$ が4.3のPPTAポリマーを99.8%の硫酸にポリマー濃度12%で溶解し、40°Cで光学異方性のある3,900ボイズのドープを得た。脱気、濾過したのち、 $0.08\text{ mm} \times 300\text{ mm}$ のスリットを有するダイから、このドープをタンタル製のベルト上に流延した。相対湿度約80%の約75°Cの空気を吹きつけ

厚み $35\text{ }\mu\text{m}$ の銅層を形成した。

このようにして得られたFPCの特性を第1表に示す。

#### 実施例3

実施例2において、銅層を $75\text{ }\mu\text{m}$ とした以外は、実施例2と同じ方法、条件でFPCを作成した。

このようにして得られたFPCの特性を第1表に示す。

て、流延ドープを透明な光学等方性ドープに転化し、次いで0°Cの10%硫酸水溶液で凝固させた。凝固したフィルムをベルトから剥がしたのち、常温の水、2%カセイソーダ水溶液、約30~40°Cの水の順に洗浄した。

洗浄されて約250~350%の水を含有する湿润フィルムを180°Cの熱風の循環するテンター中で、定長下に乾燥した。

次いで、テンター出口に取りつけた410°Cの熱板で、フィルムの上下から定長熱処理し、更に300°Cに保持した第2テンターにて幅方向および長さ方向に約8%把持長さを減少させつつ熱固定した。

得られたフィルムは厚み $15\text{ }\mu\text{m}$ 、 $\eta_{inh} = 4.2$ 、光線透過率80%、密度 $1.400\text{ g/cm}^3$ 、強度 $3.5\text{ kg/mm}^2$ 、伸度20%、ヤング率 $1050\text{ kg/mm}^2$ 、吸湿率1.0%、熱収縮率0.01%未満、熱膨張係数 $12 \times 10^{-6}\text{ mm/mm/}^\circ\text{C}$ 、吸湿膨張係数 $15 \times 10^{-6}\text{ mm/mm/%RH}$ 、体積抵抗率 $8 \times 10^{13}\Omega\cdot\text{cm}$ であった。

上記フィルムを実施例1と同様の方法により、

第1表 FPCの性能					
試験項目	単位	処理条件	試験方法	実施例1	実施例2
表面抵抗	$\Omega$	C-90/20/65 +C-96/40/90	JIS C 6481	$6.0 \times 10^{17}$ $2.0 \times 10^{18}$	$7.2 \times 10^{17}$ $4.0 \times 10^{18}$ $4.0 \times 10^{19}$
体積抵抗率	$\Omega\cdot\text{cm}$	同上		$6 \times 10^{13}$ $5 \times 10^{14}$	$8 \times 10^{13}$ $6.5 \times 10^{14}$ $6.5 \times 10^{14}$
誘電率 (1MHz)	-	A	MIL-P-55617 D-24/23	4.2 4.5	4.3 4.6
誘電正接 (1MHz)	-	同上	同上	0.022 0.023	0.019 0.020 0.023
引き裂かし強さ (180°方向)	$\text{kg/cm}$	A	JIS C 6481 半田浴透溝法	1.9 1.7	2.1 1.6 1.9 1.5
半田耐熱性	$^\circ\text{C/sec}$	A	同上	260/120	260/120 280/120
耐薬品性	-	A	—	—	各種(二年間浸漬)アセトントンナリクレンジ 溶剤(二年間浸漬)アセトントンナリクレンジ
基板折強さ	回	A	JIS P 8115 荷重 $100\text{ g/mm}$	$>5,000$	$>5,000$ $>2,000$
吸水率	%	D-24/23	JIS K 6911	1.5	1.5 1.5
寸法変化率	%	E-48/125	IPC-FC240	$-0.84$ $-0.86$	$-0.83$ $-0.86$ $-0.86$

(発明の効果)

本発明のFPCは、温度、湿度に対する寸法安定性に極めて優れている。

このために、高温、高湿高溫、寒冷などの苛酷な環境に置いても、変形、反り、剥離等は無論のこと、電気絶縁性の低下もなく、信頼性が大幅に改善されている。

また、高周波回路への適応性に優れ、高密度配線も可能である。

加うるに、FPCに要求される種々の特性、例えば半導耐熱性、可挠性、耐薬品性、電気特性など、多くの点で非常に優れた特性を発揮することは実施例に示した通りである。

更に、従来のFPCの絶縁基板材料であるポリイミドよりもフィルムが安価に提供できるという利点もある。

代理人 清水 (ほか1名)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.